(19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

## 特開平8-209110

(43)公開日 平成8年(1996)8月13日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

105

FΙ

技術表示箇所

C09K 3/00

C01B 25/37

COIG 17/00

審査請求 未請求 請求項の数14 〇L (全14頁)

(21)出願番号

特願平7-232129

(22)出願日

(32)優先日

平成7年(1995)9月11日

(31) 優先権主張番号 特願平6-299875

平6 (1994) 12月2日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 田島 真治

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(72)発明者 中曽根 聡

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

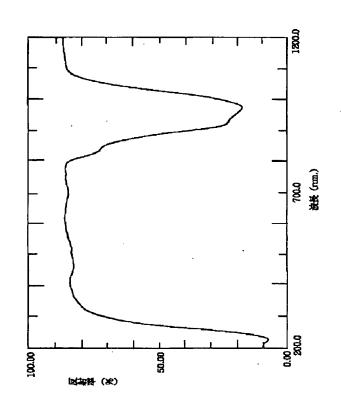
(74)代理人 弁理士 塩澤 寿夫

## (54) 【発明の名称】赤外線吸収材料及びその製造方法

### (57) 【要約】

【課題】 赤外領域にのみ吸収を持ち、可視光領域では 吸収を行わないYbPO。(リン酸イッテルビウム)で あって、近赤外領域での吸収特性に優れ、かつインキへ の馴染みが良好で、薄い印刷層にも対応できる微細粒子 状赤外線吸収材料、その製造方法、インキ、および不可 視パターンの提供。

【解決手段】 結晶性が高く、粒子径が 0.5 μm以下 であるYbPO、粒子からなる赤外線吸収材料。イッテ ルビウムアルコキシドとリン酸アルコキシドとを加水分 解して Y b P O 、粒子を生成させる上記赤外線吸収材料 の製造方法。結晶性が高く、粒子径が 0.5μm以下で あり、カップリング剤で表面処理したYbPO、粒子か らなる赤外線吸収材料。イッテルビウムアルコキシドと リン酸アルコキシドとを加水分解して生成したYbPO 粒子とカップリング剤とを反応させる上記赤外線吸収 材料の製造方法。前記赤外線吸収材料及びインキビヒク ルを含有するインキ。前記赤外線吸収材料を含有する不 可視パターン及び不可視情報パターン。



30

40

#### 【特許請求の範囲】

結晶性が高く、粒子径が 0.5μ m以下 【請求項1】 であるYbPO、粒子からなることを特徴とする赤外線 吸収材料。

【請求項2】 粒子径が5~500nmの範囲にある請 求項1記載の赤外線吸収材料。

【請求項3】 結晶性が高く、粒子径が0.5μm以下 であり、カップリング剤で表面処理したYbPO。粒子 からなることを特徴とする赤外線吸収材料。

【請求項4】 吸収ピークが975nm近傍にある請求 項1~3のいずれか1項に記載の赤外線吸収材料。

【請求項5】 イッテルビウムアルコキシドとリン酸ア ルコキシドとを加水分解してYbPO、粒子を生成させ ることを特徴とする請求項1記載の赤外線吸収材料の製 造方法。

【請求項6】 イッテルビウムアルコキシドがトリプト キシイッテルピウムであり、リン酸アルコキシドがリン 酸トリプトキシドである請求項5記載の製造方法。

リン酸アルコキシドとしてオルトリン酸 【請求項7】 とアルコールとの反応生成物を用いる請求項5記載の製 20 造方法。

【請求項8】 アルコールがプロパノール、ブタノー ル、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オク タノールおよびノナノールからなる群から選ばれる請求 項7記載の製造方法。

【請求項9】 加水分解を超音波の存在下で行う請求項 5~8のいずれか1項に記載の製造方法。

【請求項10】 請求項5~9のいずれか1項に記載の 方法で得られた Y b P O 、粒子とカップリング剤とを反 応させることを特徴とする請求項3記載の赤外線吸収材 料の製造方法。

請求項1~4のいずれか1項に記載の 【請求項11】 赤外線吸収材料及びビヒクルを含有するインキ。

【請求項12】 ビヒクルの屈折率が1.3~1.7の 範囲である請求項11記載のインキ。

【請求項13】 請求項1~4のいずれか1項に記載の 赤外線吸収材料を含有する不可視パターン。

請求項1~4のいずれか1項に記載の 【請求項14】 赤外線吸収材料を含有する不可視情報パターン。

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は、肉眼で視認するこ とは実質的にできないが、赤外線を吸収することによ り、光学的に識別可能なコードパターン及び検知マーク 等のマークを形成するための素材として用いられる赤外 線吸収性に優れた材料であって、微細な粒子からなり、 インキ化特性にも優れた赤外線吸収材料及びその製造方 法に関する。特に本発明は、975mm付近の近赤外領 域における吸収特性が優れた赤外線吸収材料に関する。

キ及び不可視パターンに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、光学読み取りを利用したコードパ ターンとしてのパーコードが、主として物流管理システ ムのために広く利用されている。例えば、POS(販売 時点管理)システム用のJANコードや配送伝票、荷分 け伝票、納品用のバーコードタグなどの光学的データキ ャリアとして、パーコードは広く用いられている。

【0003】これら従来のバーコードの光学読み取り用 の光源光として650nm、800nm又は950nm 付近に発光波長を持つ半導体レーザー又は発光ダイオー ドが主として用いられている。そのため、光源光の波長 域が制約されるために、バーコードは、可視光領域に吸 .収帯のあるカーボンブラックを用いたインキ、又はシア ン・グリーン系統の赤色/赤外波長域に吸収特性を持つ インキにより印刷、又はプリントされている。

【0004】又、バーコードの印刷の方式は、活版、オ フセット、フレキソ、グラビア又はシルク印刷等で、主 として、ソース・マーキングと呼ばれる大量印刷に適用 される。バーコードのプリントの方式は、ドットインパ クト、熱転写、ダイレクトサーマル、電子写真、インク ジェットプリント等で、主として、インストア・マーキ ングと呼ばれる個別印刷、或いは、小ロットの情報コー ドラベルの製造に適用されている。

【0005】しかし、こうした可視の情報コードはデザ イン上の制約を印刷物にもたらすとしてこれを排除する 要求が強い。そこで、可視光領域に吸収帯を持たないイ ンキを印刷又はプリントすることにより情報コードを透 明化し、目視での判定を困難にしようとする試みがなさ れている。

【0006】こうした透明化の試みの1つとして、可視 光線領域外の赤外線を主に吸収するインキを用いて、赤 外線パターンを形成することが知られている〔例えば特 開昭60-260674、特開昭61-86752号、 特開昭63-116286号、特開平3-154187 号、特開平3-227378号、特開平3-27538 9号、特開平4-70349号、特開平5-93160 号、特開平6-297889号参照]。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来用いられている赤 外線領域に吸収域をもつ色素は、シアニン色素、フタロ シアニン系色素、ナフトキノン系色素、アントラキノン 系色素、ジルオール系色素、トリフェニルメタン系色素 などがある。しかし、これらは600nm以上の波長領 域に吸収帯を持つためにシアンカラーであるか、または 可視領域(380nm~700nm)に30~40%の 吸収があるために、若干赤みがかったクリーム色を呈し ている。よって、完全に透明なパーコードを形成するこ とができなかった。さらにはこれらの色素は染料である さらに本発明は、前記赤外線吸収性の材料を用いたイン 50 為に、IDキャリアとしての耐光性が期待できないとい う欠点もあった。また、赤外線吸収顔料としてシアンフィルターガラスを用いるものもあるが、この場合、ガラスはCu<sup>11</sup>イオンを含んでおり、550nmから吸収が始まるためにシアンカラーを呈していた。このような現状から、透明な不可視パーコードを提供するために、赤外線は吸収するが、可視光線は吸収しない材料の提供が望まれている。

【0008】ところで、赤外線吸収コードパターンとは別の分野においても、赤外線吸収性の材料を使用できる分野がある。例えば、オーバー・ヘッド・プロジェクター(OHP)用の透明シートに、光学的検知方法を用いた複写機にて画像を形成するに際して、この透明シートの紙送りタイミング等の設定のために、透明シートの緑端部に検知マークが設けられる。光学的検知は例えばしEDとフォトトランジスタを組み合わせて行われ、検知マークとして赤外線吸収性の材料を用いることができると考えられる。

【0009】ところが、従来は、例えば特開平3-99878号公報に記載されているように、検知マークは不透明な材料から形成されていた。しかし、不透明な検知マークは、OHPで目的とする画像とともに映し出されてしまい、映し出された画像を見にくくするという欠点があった。そこで、透明ではあるが、光学的に検知し得る検知マークが提供されれば、このような欠点は解消される。

【0010】そこで本発明者は、先に、赤外領域にのみ吸収を持ち、可視光領域には吸収性がない新たな素材としてYbPO、(y)の酸イッテルピウム)を見出し、特許出願した〔特開平7-53946号〕。ところが、YbPO、をインキ顔料とする場合、微細な粒子が必要である。これは、顔料のインキへの馴染みを良くするためやインキによる印刷層の厚みが薄いことによる。ところが、上記出願に配載の方法で得られるYbPO、の粒子径は数十 $\mu$ mである。また、それ以上の粒子径になるように粉砕することは事実上困難であった。さらに、YbPO、は粉砕することにより、原因は明らかでないが、近赤外領域での吸収特性が大幅に低下するという問題もあった。

【0011】そこで本発明の目的は、赤外領域にのみ吸 40 収を持ち、可視光領域では吸収を行わない素材であるY bPO。(リン酸イッテルビウム)であって、近赤外領域での吸収特性に優れ、かつインキへの馴染みが良好で、薄い印刷層にも対応できる微細粒子であるYbPO。からなる赤外線吸収材料及びその製造方法を提供することにある。

【00.12】さらに本発明の目的は、上記Y b P O.からなる赤外線吸収材料を用いた肉眼では視認不可能であり、かつ赤外線吸収特性、耐候性、耐光性、インキ化特性、印刷適性、プリント適性及び耐候性に優れたインキ 50

を提供することにある。

【0013】また、本発明の別の目的は、透明〇HPシートに付すことができる透明な検知マークを提供するために、赤外線は吸収するが、可視光線は吸収しない材料を提供することにある。即ち、赤外線を吸収することにより光学的に検知可能であり、しかも可視光線を吸収しないことにより透明である検知マークを提供できる材料及びこの材料を用いたインキを提供することを目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】本発明は、結晶性が高く、粒子径が $0.5\mu$ m以下であるYbPO、粒子からなることを特徴とする赤外線吸収材料に関する。さらに本発明は、結晶性が高く、粒子径が $0.5\mu$ m以下であり、カップリング剤で表面処理したYbPO、粒子からなることを特徴とする赤外線吸収材料に関する。

【0015】さらに本発明は、イッテルビウムアルコキシドとリン酸アルコキシドとを加水分解してYbPO。粒子を生成させることを特徴とする結晶性が高く、粒子20径が0.5μm以下であるYbPO。粒子からなる赤外線吸収材料の製造方法に関する。また、本発明は、上記の方法で得られたYbPO。粒子とカップリング剤とを反応させることを特徴とする結晶性が高く、粒子径が0.5μm以下であり、カップリング剤で表面処理したYbPO。粒子からなる赤外線吸収材料の製造方法。以下本発明について説明する。

【0016】本発明の赤外線吸収材料は、結晶性が高く、粒子径が $0.5\mu$ m以下であるYbPO、粒子である。本発明において、YbPO、粒子の結晶性が高いとは、X線回折計を用いて測定される回折 X線スペクトルにおいて、回折ピークがアモルファスのようにプロードにならず、スペクトルが読み取れる程度の結晶性の意味である。より具体的には、YbPO、の回折 X線スペクトルの主ピークである  $2\theta$ が約 26 のピークがバックグラウンドのノイズ幅の10 倍以上の場合を本発明にいう「結晶性が高い」とする。例えば、図3 に示すように実施例 1 で得られた本発明のYbPO、赤外線吸収材料は主ピークとバックグラウンドのノイズ幅の比が 100 倍以上であり、極めて「結晶性が高い」YbPO、である。

【0017】さらに本発明の赤外線吸収材料は、粒子径(2次粒子径)が0.5 $\mu$ m以下であるYbPO。粒子である。粒子には1次粒子と2次粒子とがあり、通常の粒子は1次粒子の集合体である2次粒子として存在する。顔料をインキ化する場合、2次粒子の粒子径が問題となる。そこで、本発明の赤外線吸収材料は、粒子径(2次粒子径)が1 $\mu$ m以下であり、インキ化特性等に優れたものである。YbPO。粒子の粒子径は好ましくは5~500nmの範囲であり、より好ましくは、10~200nmの範囲である。粒子径が200nm以下の

粒子は可視光に吸収を有さず、そのような粒子からなる 赤外線吸収材料は可視光に対する透明性が高いという観 点から好ましい。

【0018】本発明の別の態様の赤外線吸収材料は、結晶性が高く、粒子径が0.5μm以下であり、カップリング剤で表面処理したYbPO、粒子からなる。カップリング剤は、YbPO、粒子及びインキビヒクルとなる樹脂と結合するものであれば特に限定はない。例えば、シラン化合物、チタン化合物、ジルコニウム化合物、アルミニウム化合物、金属キレート化合物などを挙げるこにができる。特に、化学的特性が安定(溶剤に対して強い耐性がある)であり、物理強度も強く、さらにインキビヒクルとの接着性の良い官能基が種々付加されており、選択の度合いが大きいという観点からは、シランカップリング剤であることが好ましい。

【0019】シランカップリング剤としては以下のもの を例示することができる。但し、これらに限定されるも のではないことは勿論である。テトラメトキシシラン (TMOS)、 $\gamma - (2-アミノエチル) アミノプロピ$ ルトリメトキシシラン、 $\gamma$  - (2-アミノエチル) アミ 20 ノプロピルメチルジメトキシシラン、アミノシラン、γ -メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、 $N-\beta$ - (N-ピニルベンジルアミノエチル) - ィーアミノプ ロピルトリメトキシシラン・塩酸塩、アーグリシドキシ プロピルトリメトキシシラン、アミノシラン、ィーメル カプトプロピルトリメトキシシラン、メチルトリメトキ シシラン、メチルトリエトキシシラン、ビニルトリアセ トシシラン、ァークロロプロピルトリメトキシシラン、 ヘキサメチルジシラザン、ァーアニリノプロピルトリメ トキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、オクタデシ 30 ルジメチル〔3-(トリメトキシシリル)プロピル〕ア ンモニウムクロライド、ィークロロプロピルメチルジメ トキシシラン、ィーメルカプトプロピルメチルジメトキ シシラン、メチルトリクロロシラン、ジメチルジクロロ シラン、トリメチルクロロシラン。

【0020】さらにシランカップリング剤以外にも、ジルコニウムカップリング剤、アルミニウムカップリング剤、チタンカップリング剤を用いることができる。 Y b P O 、粒子に対するカップリング剤の量は、 Y b P O 、粒子の粒子径やカップリング剤の種類により適宜決定出 40 来るが、例えば一般には Y b P O 、粒子 1 0 0 重量部に対してカップリング剤 0 . 1 ~ 1 0 重量部の範囲であることが適当である。

【0021】上記本発明の赤外線吸収材料は、975nm近傍の近赤外領域に非常に強い吸収ピークを有する。例えば、図1に実施例1で得られた本発明の赤外線吸収材料の反射率スペクトルを示す。この赤外線吸収材料は、400~700nmの範囲の可視光領域には実質的に吸収を示さず、975nm近傍の近赤外領域に非常に強い吸収ピークを有する。

【0022】本発明の赤外線吸収材料は、イッテルビウムアルコキシドとリン酸アルコキシドとを加水分解でしたができる。イッテルビウムアルコキシド及びリン酸アルコキシド及びリン酸アルコキシドは、水への溶解度が低い炭素数が44以上のアルコキシドであることが、超微粒子の粒子を含という観点から好ましい。例えば、アルコキシドとしては、例えばトリプトキシイッテルビウムアルコキシドとしては、例えばトリプトキシドを用いることができる。また、リン酸アルコキシドできる。リン酸トリプトキシド(PO、(C.H,O)」〕は市販(例えば、高純度化学研究所製)され、容易に入手できる。

【0023】また、リン酸アルコキシドとしてオルトリ ン酸 (H, PO.)とアルコールとの反応生成物を用いること もできる。オルトリン酸は通常約15%の水分を含み、 このようなオルトリン酸をアルコールに溶解してリン酸 アルコキシドを生成させ、得られる生成物をそのままY bPO, 粒子生成反応に用いることができる。リン酸ア ルコキシドとして上記のようなオルトリン酸とアルコー ルとの反応生成物を用いることで、後の反応である加水 分解によるYbPO、粒子生成反応において、YbPO 、の結晶化速度が速まり、YbPO、粒子の収量が増大 するという利点がある。前記アルコールとしては、水に 対する溶解性が低いものが好ましく、例えば、炭素数3 以上のアルコールであることが適当である。炭素数3以 上のアルコールを用いるとYbPO、粒子生成反応にお いて、YbPO、粒子の会合を防止して、さらにカップ リング剤による表面処理も容易になるという利点もあ る。さらに、後の反応である加水分解反応において脱離 させ易いという観点からは、直鎖状のアルコールである ことが好ましい。このような観点から、アルコールとし ては、例えば、プロパノール、ブタノール、ペンタノー ル、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノールおよび ノナノール等を用いることができる。

【0024】また、トリプトキシイッテルビウム〔Yb(C、H,O),〕は、例えば、1モルの酸化イッテルビウム〔Yb,O,〕微粉末(市販品、例えば信越化学製)と6モルの酢酸とを真空脱水反応させて、酢酸イッテルビウム〔Yb(CH,COO),〕を沈殿として得、さらにこの酢酸イッテルビウムとトリプトキシバリウム〔Ba(C、H,O),〕(市販品もあるが、ローブタノールに金属バリウムを溶解することでも得られる)とを溶媒(例えば、nーブタノール)中で還流することで得られる。

【0025】上記反応及び加水分解反応を化学式で示す と以下のとおりである。

50 Yb, O, +6CH, COOH→2Yb (CH, CO

O), (沈殿) + 3 H, O 2 Y b (CH, COO), + 3 B a (C, H, O), → 2 Y b (C, H, O), + 3 B a (CH, COO), Y b (C, H, O), + PO, (C, H, O), → Y b PO, (結晶) + 6 C, H, OH

【0026】上記下加水分解は、超音波の存在下で行うことが、加水分解反応を早めるという観点からは好ましい。超音波の周波数は、エネルギーが十分であり、超音波発生源を確保し易いという観点から、例えば1~2000kH2の範囲であることが適当である。好ましくは105~100kH2の範囲である。さらに、上記加水分解には、アルカリ触媒を存在させることが、結晶化を促進するという観点からは好ましい。アルカリ触媒としては、例えばアンモニア等を挙げることができる。アルカリ触媒の量は、触媒の種類等を考慮してにより適宜決定できるが、例えばアンモニアの場合、10~~10~モル当量の範囲とすることが適当である。好ましくは10~~10~モル当量の範囲である。

【0027】さらに上記加水分解は、溶媒の存在下で行うことが適当であり、そのような溶媒として、例えばベンゼン、トルエン、ブタノール、プロパノール、ヘキサノール、オクタノール、ノナノール、デカノール又はそれらの混合溶媒を挙げることができる。さらに、加水分解のために少量の水を添加する。また、加水分解の温度は0℃~50℃の範囲とすることが、超音波の伝達を効率良くするという観点から適当である。さらに反応時間は、反応温度や触媒量、超音波、アルコキシドのアルコールの炭素数等を考慮して適宜決定できるが、例えば10分間~10時間の範囲であることが適当である。

【0028】上記加水分解により、本発明の0.5 μm 以下の粒子径を有するYbPO、粒子を得ることができ る。この粒子は、凝集を防止し、所望の粒子径を維持す る目的及び粒子表面の溶媒や酸、塩基等に対する化学的 安定性や物理強度を向上する等の目的でさらにカップリ ング剤により表面処理する。表面処理は、上記加水分解 終了後、好ましくは同一の反応容器内で行うことが好ま しい。表面処理は、YbPO, 粒子が分散された溶媒中 に添加混合することにより、YbPO、粒子表面に吸着 された少量の水、好ましくはアルコキシドのアルコール と当量程度の水により選択的に粒子表面で加水分解さ れ、表面処理を行うことができる。表面処理して得られ た Y b P O , 粒子は遠心分離等により溶媒中からウエッ トケーキとして容易に回収することができる。得られた ウエットケーキは、そのままインキ製造に用いることが できる。但し、必要により乾燥することもできる。

【0030】このような特性を有する本発明の赤外線吸収材料は、図1に示すように約975nmをピークとする赤外領域の照射光を際立って吸収するが、400~700nmの可視領域には吸収を有さない。従って、本発明の赤外線吸収材料を用いたインキ等によってパーコと、反射を行うスペースの部分(非印刷部)の間に、バーコードのシグナルを読み取ることができるが、肉眼で視料を用いたインキ等によって検知マークを形成すると、吸収材料を用いたインキ等によって検知マークを形成すると、本発明の赤外線吸収材料を用いたインキ等によって検知マークを形成すると、応知マークを形成すると、収収を行う検知マーク(印刷部)と、反射を行う非印刷の間に、照射赤外光の吸収/反射の反射光の濃淡が形成され、検知マークが認識されるが、肉眼で視認することはできない。

【0031】本発明の赤外線吸収材料を、マークのうちでもコードパターンの印刷に適したプリント方式である、オフセット印刷、熱転写プリント、インジェクトプリント、電子写真式プリント用の、オフセットインキ、熱転写リボンインキ、インクジェットインキ、トナーインキの顔料として用いる場合には、上記本発明の赤外線吸収材料は、平均粒子径が $0.01\mu$ m $\sim0.1\mu$ mであり、最大粒子径が $0.5\mu$ m以下である粉末であるとが好ましい。上記方式により得られる印刷膜厚もしくはプリント膜厚が通常約 $1\sim2\mu$ mであり、最大でも3 $\mu$ m程度であることから、赤外線吸収材料の平均粒子径を上記範囲のサブミクロンオーダーとすることにより、印刷ムラを抑制することができるからである。また、検知マークをグラビア印刷するためのグラビアインキにおいても同様である。

【0032】さらに、インキ特性を考慮すると、バインダー成分が無極性のオフセットインキ、熱転写リポンインキ、トナーインキに対しては、赤外線吸収材料の粉末の表面に親油性コートを施して、インキバインダーへの赤外線吸収材料粒子の分散性を向上させることが好ましい。分散性を向上させることにより、形成したマークの読み取りを良好に行うことができる。

【0033】即ち、オフセット印刷においては印刷中にインキから赤外線吸収材料粉末が析出したり、赤外光の吸収部分が印刷されない抜けの状態の発生を防止することができる。また、熱転写リボンにおいては、均一なコート層のリボンコーティングを得ることができ、プリント時に転写不良が発生することを防止することができる。さらに、電子写真式プリントのトナーにおいても、トナーインキの赤外線吸収材料粉末の含有状態を均一に保つことができ、安定な吸収レベルを有するマークを得ることができる。

【0034】又、YbPO、の屈折率を測定したところ 1.505であった。このことから、本発明の赤外線吸収材料であるYbPO、をインキ化する際に用いるイン

50

キビヒクルは、Y b P O. との屈折率差がそれほど大きくならないものが適当である。そのような観点から、上記インキビヒクルとしては屈折率が1.  $3 \sim 1$ . 7 の範囲であるものが適当である。

【0035】本発明のオフセット及び活版インキにおいて、ビビクルを構成する樹脂としては、一般的には、蛋白質、ゴム、セルロース類、シエラック、コバル、でん粉、ロジン等などの天然樹脂、ビニル系樹脂、アクリル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、レゾール型 10フェノール樹脂等の熱可塑性樹脂、レゾール型 10フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂などがあげられる。さらにビヒクル中に、必要に応じて、印刷皮膜の柔軟性・強度安定化のための可塑剤、粘度調整、乾燥性のための溶剤、さらに乾燥、粘度、分散性、各種反応剤等の助剤を適宜添加することができる。

【0036】但し、形成されたマークが油脂成分により汚染物質を吸着することが望ましくないことから、好適には、常温で液体の油脂成分を用いない光重合硬化型もしくは電子線硬化型インキを用いて形成する。これらインキの硬化物の主成分はアクリル系樹脂である。従って、上記インキはアルキルモノマーを含有するものであり、具体的には、市販されている以下のアクリルモノマーを挙げることができる。

【0037】単官能アクリレートとしては、2-エチル ヘキシルアクリレート、2- エチルヘキシルEO付加物 アクリレート、エトキシジエチレングリコールアクリレ ート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロ キシプロピルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアク リレートのカプロラクトン付加物、2-フェノキシエチ 30 ルアクリレート、フェノキシジエチレングリコールアク リレート、ノニルフェノールEO付加物アクリレート、 ノニルフェノールEO付加物にカプロラクトン付加した アクリレート、2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピ ルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレー ト、フルフリルアルコールのカプロラクトン付加物アク リレート、アクリロイルモルホリン、ジシクロペンテニ ルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、ジ シクロペンテニルオキシエチルアクリレート、イソポル ニルアクリレート、4, 4- ジメチル-1, 3- ジオキ ソランのカプロラクトン付加物のアクリレート、3-メ チル- 5, 5- ジメチル- 1, 3- ジオキソランのカプ ロラクトン付加物のアクリレートなどが用いられ得る。 【0038】一方、多官能アクリレートとしては、ヘキ サンジオールジアクリレート、ネオペンチルグリコール ジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレー ト、トリプロピレングリコールジアクリレート、ヒドロ キシピバリン酸ネオペンチルグリコールエステルジアク リレート、ヒドロキシピバリン酸ネオペンチルグリコー

ルエステルのカプロラクトン付加物ジアクリレート、

1, 6- ヘキサンジオールのジグリシジルエーテルのア クリル酸付加物、ヒドロキシピパルアルデヒドとトリメ チロールプロパンのアセタール化合物のジアクリレー ト、2, 2- ピス〔4- (アクリロイロキシジエトキ シ)フェニル]プロパン、2、2-ピス〔4-(アクリ ロイロキシジエトキシ、フェニル〕メタン、水添ビスフ ェノールAエチレンオキサイド付加物のジアクリレー ト、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート、ト リメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリス リトールトリアクリレート、トリメチロールプロパンプ ロピレンオキサイド付加物トリアクリレート、グリセリ ンプロピレンオキサイド付加物トリアクリレート、ジペ ンタエリスリトールヘキサアクリレート・ペンタアクリ レート混合物、ジペンタエリスリトールの低級脂肪酸お よびアクリル酸のエステル、ジペンタエリスリトールの カプロラクトン付加物アクリレート、トリス(アクリロ イロキシエチル) イソシアヌレート、2- アクリロイロ キシエチルホスフェートなどが用いられ得る。

【0039】これらの樹脂又はモノマーからなるインキは無溶剤性で、電磁波や電子線照射により連鎖的重合反応を起こして硬化する。このうち、紫外線照射型のものについては、光重合開始剤と、必要に応じて増感剤および助剤として、重合禁止剤、連鎖移動剤などを添加する。

【0040】光重合開始剤としては、1)直接光分解型としてアリールアルキルケトン、オキシムケトン、アシルホスフィンオキシド等、2)ラジカル重合反応型としてベンゾフェノン誘導体、チオキサントン誘導体等、3)カチオン重合反応型としてアリールジアゾニウム塩、アリールヨードニウム塩、アリールスルホニウム塩、アリールアセトフェノン等があり、その他に4)エネルギー移動型、5)光レドックス型、ならびに6)電子移動型のものが用いられ得る。

【0041】また、電子線硬化型のものについては、前述した紫外線照射型と同様な樹脂又はモノマーを用いて、光重合開始剤を必要とせず、必要に応じて各種助剤が添加され得る。

【0042】インクジェットインキは、本発明の赤外線 吸収材料粉末及び上記ピピクル以外に水及び水性有機溶 媒を含有するものであることができる。水は、イオン交 換水以上の純度であればよい。

【0043】水溶性有機溶媒は、インキの乾燥防止及び 浸透性付与を目的とし、例えば、エチレングリコール、 ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、グリ セリンの如き多価アルコール類:N-アルキルピロリド ン類:酢酸エチル、酢酸アミルの如きエステル類:メタ ノール、エタノール、プロパノール、ブタノールの如き 低級アルコール類:メタノール、ブタノール、フェノー ルのエチレンオキサイド又はプロピレンオキサイド付加 50 物の如きグリコールエーテル類等が挙げられる。これら

の水溶性有機溶媒は、上記溶媒例に限定されるものでは なく、溶媒の吸湿性、保湿性、染料溶解性や浸透性、イ ンキの粘度や氷点などを考慮して、適宜、単独もしくは 複数で使用される。これらの水溶性有機溶媒の使用料 は、インキの0.1~70重量%の範囲が好ましい。

【0044】インクジェット記録装置のシステムに要求 される諸条件を満たすために、必要に応じて、インキの 成分として従来から知られている添加物を添加すること も可能である。これらの添加物としては、pH調製剤とし 化物: 比抵抗調製剤としての有機塩類、無機塩類:酸化 防止剤:防腐剤:防カビ剤:金属封鎖剤としてのキレー ト剤等が挙げられる。

【0045】上記組成に加えて、噴封ノズル部の閉塞や インキ吐出方向の変化などが生じない程度に、ポリビニ ルアルコール、ポリビニルビロリドン、カルボキシメチ ルセルロース、スチレンアクリル酸樹脂、スチレンマレ イン酸樹脂等の水溶性樹脂を添加することもできる。

【0046】熱転写リポンインキ並びに検知マークを印 刷するためのグラビアインキ及びスクリーンインキに は、本発明の赤外線吸収材料粉末以外に、ビビクルとし て合成樹脂、ワックス、および必要に応じて溶剤や着色 剤を配合して調製する。合成樹脂は、サーマルヘッドの 電圧、融点などを考慮した上で適当なものを単独または 混合して用いる。具体例をあげれば、ポリエチレン、ポ リスチレン、ポリプロピレン、ポリブチン、石油樹脂、 塩化ビニル樹脂、ポリビニルアルコール、塩化ビニリデ ン樹脂、メタクリル樹脂、ポリアミド、ポリカーボネー ト、フッ素樹脂、ポリビニルホルマール、ポリビニルブ チラール、アセチルセルロースプラスチック、ニトロセ 30 ルロース、ポリアセタールなどである。ワックスは、ミ ツロウ、触ロウ、イボタロウ、羊毛ロウ、セラックワク ス、カルナバワックス、モンタンワックス、パラフィン ワックス、キャンデリラワックス、ベトロラクタム、マ イクロクリスタリンワックスなどから適宜選択して用い ることができる。

【0047】溶剤は、熱転写リボンインキ組成物を通常 の印刷方法で塗布できるインキとする場合に用いる。ベ ンゼン、キシレン、トルエン、トリクレン、ホワイトス ピリット、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、メタノール、 エタノール、イソプロパノール、n-ブタノール、エチ ルシクロヘキサン、メチルエチルケトン、エチルセロソ ルブ、ブチルセロソルブ、シクロヘキサノンなどがその 例である。特に、メチルエチルケトン、酢酸エチル、メ タノール、エタノール、キシレンおよびトルエンが用い られることが好ましい。

【0048】上記熱転写リポンインキをペースフィルム 上に設けた熱転写シートとすることができる。ペースフ ィルムの材料には、常用のものを使用すればよい。具体 的には、ポリエスチル、ポリプロピレン、セロファン、 アセテート、ポリカーボネートなどのプラスチックのフ ィルム、およびコンデンサー紙、パラフィン紙などの紙 類を使用することができる。

【0049】電子写真方式の場合のトナーインキの構成 てのアルコールアミン類、アンモニウム塩類、金属水酸 10 成分は本発明の赤外線吸収材料粉末、ビビクル、必要に 応じて帯電制御剤、オフセット防止剤、外添剤(流動化 剤)からなる。ビビクルはポリスチレン樹脂、スチレン アクリル系共重合体、スチレンープタジェン系共重合 体、ポリエステル系樹脂、エポキシ樹脂、ポリオレフィ ン系樹脂などの熱可塑性樹脂を挙げることができる。接 触帯電性は、アミノ基などの電子供与性の置換基を含む ものは正帯電を帯びやすく、フッ素、カルポキシル基な どの電子受容性置換基を有するものは負帯電を帯びやす

> 【0050】帯電制御剤は正帯電用にはニグロシン系染 20 料、第4級アンモニウム系化合物など、負帯電トナーに はアルキルサルチル酸の金属錯体、アゾ系含金属錯体な どが用いられる。その他添加剤として、熱ロール定着の オフセット防止剤として低分子量ポリエチレン、低分子 量ポリプロピレンなどが用いられる。

【0051】さらに本発明のインキには、組成物中に非 可逆性を有する消色性着色剤を含有させることができ る。この場合の消色性着色剤は、可視光域において可視 状態を維持し、消色のための操作、たとえば近赤外線の 照射などの操作によって非可逆的に不可視状態に変化す る着色剤である。このような消色性着色剤を含有するイ ンキ組成物でコードパターンを形成すると、印刷画像を 肉眼で識別することが可能であり、印刷精度を向上させ ることができる。その後、消色操作を行うことによっ て、コードパターンを不可視状態に変化させることがで

【0052】具体例としては、下記構造式、で示される 消色性着色剤IR820B(昭和電工製)やシアニン系 色素とテトラブチルアンモニウム・ブチルトリフェニル ボレートなどの有機ホウ素アンモニウム塩を共存するこ とにより近赤外光を吸収して両者がカップリングし、不 可逆的に透明になるものがある。

[0053]

【化1】

PhaB - nCAHg

【0054】本発明の赤外線吸収材料は、図1に示すように約975nmに鋭い吸収を示す。そこで、この赤外線吸収材料を用いて形成したコードパターン又は検知マークに、照射光源として、例えば半導体レーザーのパルス状の赤外光又は発光ダイオードの赤外発光に対して900nm以下の光及び1000nm以上の光を吸収するパンドパスフィルターをコーティングしたレンズ等を受光センサー側に取り付けて赤外線を照射すると、鋭い吸収シグナルとして識別できる。

【0055】本発明は、前記赤外線吸収材料を用いた不可視パターン及び不可視情報パターンを包含する。ここで、パターンは非情報パターン及び情報パターンを包含する。非情報パターンとしては検知マーク等を挙げることができる。また、情報パターンとしては、コードパターンを挙げることができる。コードパターンとしては、パーコードを例示でき、パーコードは1次元のパーコード以外に2次元コード等であってもよい。特に本発明では、高い解像度が得られることから、2次元コードに有効である。

【0056】又、検知マークとは、光学的検知方法を用いた複写機にて画像を形成する際に、光学的に検知されない透明シートの紙送りタイミング等の設定のために設けられるマークである。検知マークの形状や検知マークを設ける透明シート上の位置については、特に制限はない。例えば、特開昭58-106550号、同58-105157号、同59-7367号及び特開平3-99878号公報に記載されているような、検知マークが挙げられる。

## [0057]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいてさらに説明 する。

## 【0058】 実施例1

酸化イッテルビウム  $\{Yb,O,\}$  微粉末 (信越化学製) 7.9 重量部と7.2 重量部の酢酸とを140℃で30分間還流反応させて酢酸イッテルビウム  $\{Yb,C\}$  (CH,COO),  $\}$  · nH, Oを沈殿として得て、90℃、12時間真空乾燥して無水粉とした。次に得られた酢酸イッテルビウム無水粉と17.9 重量部のトリn-ブトキシバリウム  $\{Ba(C,H,O),\}$  (金属バリウム (純正化学製)をn-ブタノールに溶解して作製)とを1000 重量部のn-ブタノール中、160℃で1時間還流置換させて、トリn- ブトキシイッテルビウム  $\{Yb(C,H,O),\}$  溶液を得て、酢酸バリウム沈

殿と遠心分離(3500rpm、30分間)により分離した。上記で得られたトリnープトキシイッテルビウム溶液1000重量部と4.2重量部のリン酸トリnープトキシドを100重量部のnープタノールに溶解した溶液とにそれぞれ1000重量部と100重量部のトルエンを加えて、50%プタノール溶媒としてから混合し、さらに1×10 「重量部のアンモニアを加えた水1.62重量部を添加し、20kHzの超音波を与えながら加水分解反応を行った。その結果、30分後透明な微細結晶としてリン酸イッテルビウムが生成した。

【0059】次いでリン酸イッテルビウムを含む溶媒中にシランカップリング剤であるSi(CH,O);(C20 H,=C(CH,)-COOCH,CH,CH,CH,)をリン酸イッテルビウム100重量部に対して1重量部添加して表面処理を行った。表面処理されたリン酸イッテルビウムは、遠心分離(3500rpm、30分間)することによりウエットケーキ(固形分18%)として回収された(収率:74%)。

【0060】上記で得られたYbPO、のウエットケーキの分光反射率を測定した結果を図1に示す。尚、測定は、島津製作所製自記分光光度計UV3101PCを用い、硫酸バリウムの反射率を100%として行った。また、上記で得られたYbPO、のウエットケーキ中の結晶の粒子径を粒度分布計(Photal粒度分布測定装置PAR-III)により測定した。その結果を図2に示す。その結果、上記ウエットケーキには約70~480nmの粒子径を有するYbPO、結晶が含まれている事が分かる。さらに上記で得られたYbPO、のウエットケーキ中の結晶のX線回折パターンを測定し(測定装置:リガク、RINT-1500)、図3に示す。その結果、この結晶は極めて結晶性が高いことが分かる。

#### 【0061】比較例1

40 酸化イッテルビウム [Yb,O,] 粉末(市販品) 10 0 重量部及び五酸化リン(P,O,) 粉末100 重量部 とを混合し混合物を白金ルツボに入れ、1300℃に加熱した電気炉中で2時間加熱溶融した。その後、200℃/hrの速度で徐冷して固体を得た。この固体をアルミナボールミルで粉砕したところ、平均粒子径は約20μmであった。さらにこの固体を粉砕して平均粒子径が約1μmの粉末を得た。上記平均粒子径が約20μmの固体と約1μmの粉末の分光反射率とX線回折パターンをそれぞれ図4及び図5に示す。その結果、粉砕することにより近赤外領域の吸収が低下することが分かる。さ

らに、X線回折パターンはいずれの場合もバックグランドのノイズが大きく、結晶性がほとんどないことが分かる。

#### 【0062】実施例2

【0063】次いでリン酸イッテルビウムを含む溶媒中にシランカップリング剤であるSi(CH,O),(CH,=C(CH,)-COOCH,CH,CH,CH,)をリン酸イッテルビウム100重量部に対して1重量部添加して表面処理を行った。表面処理されたリン酸イッテルビウムは、遠心分離(3500rpm、30分間)することによりウエットケーキ(固形分20%)として回収された(収率:85%)。

【0064】上記で得られたYbPO、のウエットケーキの分光反射率を実施例1と同様にして測定した。結果を図6に示す。さらに、得られたYbPO、のウエットケーキ中の結晶の粒子径およびX線回折パターンを測定した結果、実施例1の結果とほぼ同様の結果が得られた。

#### 【0065】実施例3

実施例1で得たウエットケーキ(固形分18%)60重 量部を、アクリレートモノマー2重量部、アクリレート オリゴマー4重量部、ワックス3重量部及び増感剤0. 5 重量部からなるオフセットビヒクルに添加混合して、 真空ブレンダー中にてフラッシングし、溶媒成分を除去 し、オフセット用インキを調製した。このインキを常法 によりコート紙上にバーコードをオフセット印刷した。 【0066】得られたバーコードは、肉眼では認識でき なかった。このバーコードを光源として赤外発光ダイオ ード(SHARP、GL480)を用い、受光部として CCDリニアセンサ (SONY、ILX503) を用い て、読み取り試験を行った。その結果、バーコード情報 を読み取ることができた。さらに、得られたバーコード は、100時間のアーク灯による紫外線照射劣化試験、 並びに弱酸及び弱アルカリによる薬品劣化試験の後にも バーコード情報を読み取ることができ、耐候性に優れた ものであった。

### 【0067】 実施例4

ボンインキを、 $4\mu$ mの厚さのPETフィルムにグラピアコートしてインクリボンを得た。このインクリボンを用いて常法によりコート紙上にバーコードを印刷した。【0068】得られたバーコードは、実施例2と同様に、肉眼では認識できなかった。さらに、このバーコードを光源として赤外発光ダイオード(SHARP、GL480)を用い、受光部としてCCDリニアセンサ(SONY、ILX503)を用いて、読み取り試験を行った。その結果、バーコード情報を読み取ることができた

#### 【0069】実施例5

実施例1で得たウエットケーキ(固形分18%)50重量部を、アクリルレジン2.4重量部、硝化綿6.4重量部、イソプロピルアルコール13.0重量部、変性エタノール15.9重量部、酢酸エチル31.9重量部及びプロピレングリコールモノプロピルエーテル5.4重量部と攪拌してグラビアインキを得た。得られたインキを、100 $\mu$ mの厚さのPETシートの緑端部にグラビア印刷して、光学的検知マークを有する透明OHPシートを得た。このOHPシートのグラビア印刷した検知マークの部分も透明であった。

【0070】得られた透明〇HPシートを光感応型シート検知装置付の複写機でプリントテストを行った。その結果、シートの検知性及び紙送り性ともに良好であった。さらに、画像を形成したシートは、検知マークの部分が透明であることから、〇HPでの使用時の画像も見やすいものであった。

## 【0071】 実施例 6

実施例1で得たウエットケーキ(固形分18%)60重30 量部に代えて、実施例2で得たウエットケーキ(固形分20%)60重量部を用いた以外は、実施例3と同様にしてオフセット用インキを調製した。このインキを用いたバーコードを白PETフィルム(厚み188 $\mu$ m)上にオフセット印刷した。得られた印刷層の分光反射率測定結果を図7に示す。

【0072】得られたバーコードは、肉眼では認識できなかった。このバーコードを光源として赤外発光ダイオード(SHARP、GL480、ピーク発光波長950nm)を用い、受光部としてCCDリニアセンサ(SONY、ILX503、ピーク発光波長960nm)を用いて、読み取り試験を行った。その結果、バーコード情報を読み取ることができた。

#### 【0073】 実施例7

40

実施例 2 で得たウエットケーキ (固形分 2 0 %) 2 0 0 重量部を、MMA (メチルメタクリレート) 1 0 重量部、シクロヘキサノン 3 0 重量部およびスワゾール 1 0 0 0 2 0 重量部を加えて作成したビヒクルと混合し、シルクスクリーンインキを得た。このインキを白 P E T フィルム (厚さ 1 8 8  $\mu$  m) 上に 2 5 0 メッシュのバーコードスクリーン版を用いてシルク印刷した。得られた

印刷層の分光反射率測定結果を図8に示す。

【0074】得られたパーコードは、実施例6と同様に、肉眼では認識できなかった。さらに、このパーコードを実施例6と同様の光源および受光部を用いて、読み取り試験を行った。その結果、パーコード情報を読み取ることができた。

#### 【0075】 実施例8

実施例 2 で得たウエットケーキ(固形分 2 0 %) 2 1 0 重量部を、アクリル樹脂 1 4 重量部、トルエン 2 7 重量部及び沈降防止剤 3 重量部と攪拌してグラビアインキを 10 得た。得られたインキを、PETシート(厚さ 1 0 0  $\mu$  m)の緑端部にグラビア印刷して、光学的検知マークを有する透明 0 HPシートを得た。この 0 HPシートのグラビア印刷した検知マークの部分も透明であった。この検知マークの分光反射率測定結果を図 9 に示す。

【0076】得られた透明〇HPシートを光感応型シート検知装置付の複写機でプリントテストを行った。その結果、シートの検知性及び紙送り性ともに良好であった。さらに、画像を形成したシートは、検知マークの部分が透明であることから、〇HPでの使用時の画像も見 20 やすいものであった。

#### [0077]

【発明の効果】本発明によれば、可視光領域に吸収を有さず、975nm付近の近赤外領域に鋭い吸収ピークを有し、赤外線吸収コードパターンや赤外線吸収検知マーク等の赤外線吸収マークの形成用として優れた材料及びインキ素材を提供することができる。特に本発明の赤外

線吸収材料は、光源として赤外発光ダイオードやガリウム・砒素半導体レーザーを用いた場合、吸収ピーク付近の波長が光源光のピーク波長に大変近く、さらに受光素子であるフォトダイオードの分光感度特性が吸収特性とほぼ一致することから、近赤外吸収特性を信号として利用し易いという利点もある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例1で得たYbPO、粉末についての分光反射率のスペクトルを示す。

10 【図2】 実施例1で得たYbPO、の結晶の粒度分布を示す。

【図3】 実施例1で得たYbPO. の結晶のX線回折パターンを示す。

【図4】 比較例1で得たY b P O. 粉末(平均粒子径  $20\mu$  m及び $1\mu$  m)についての分光反射率のスペクトルを示す。

【図5】 比較例1で得たYbPO. 粉末(平均粒子径  $20\mu$ m及び $1\mu$ m) についてのX線回折パターンを示す。

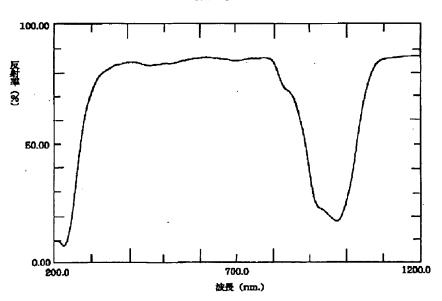
【図6】 実施例2で得たYbPO、粉末についての分 光反射率のスペクトルを示す。

【図7】 実施例6で得た印刷層の分光反射率のスペクトルを示す。

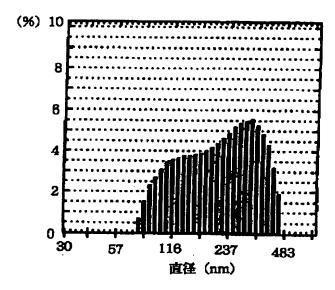
【図8】 実施例7で得た印刷層の分光反射率のスペクトルを示す。

【図9】 実施例8で得た検知マークの分光反射率のスペクトルを示す。

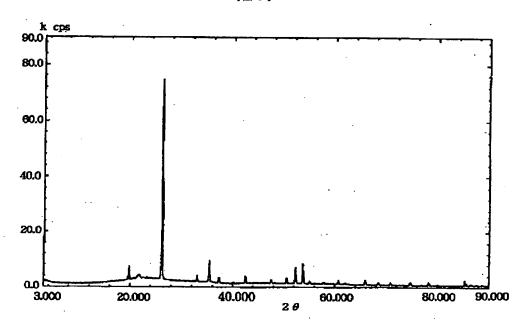




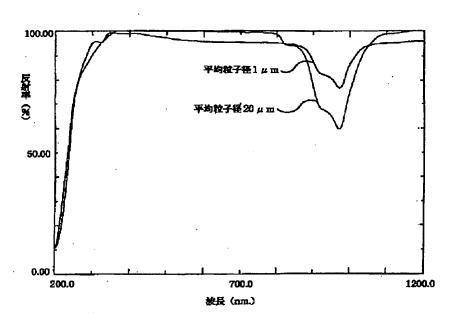
【図2】



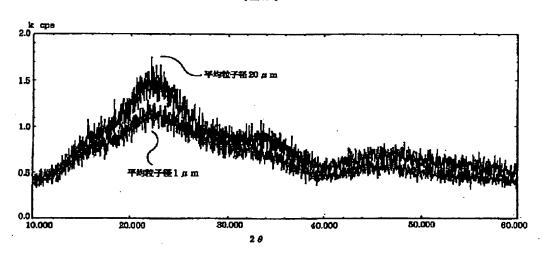
【図3】

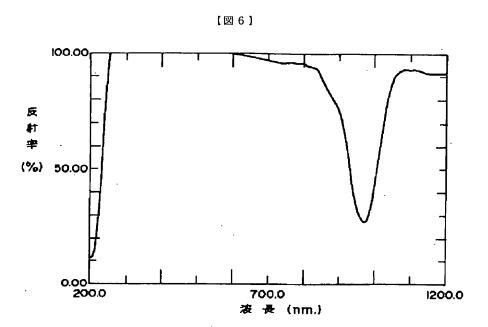


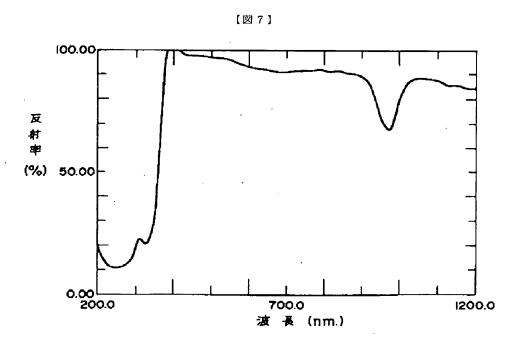
[図4]



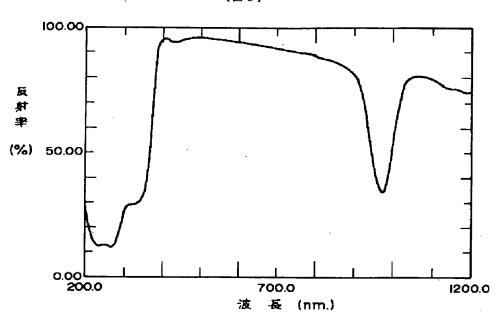
【図.5】











## 【図9】

